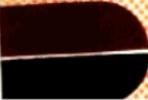


绝缘材料论文选



目 錄

一、元素有机化合物

元素硅有机化合物	赵明譯 (1)
聚有机硅氧烷合成法 (續完)	羅亞軍譯 (52)
用水解蛋白型烷氧基铝与方法水合成有机铝树脂 . .	赵明譯 (205)
聚钛合铝	赵明譯 (215)
用缩合法合成聚一合钛-硅(烷)活性体	赵明譯 (231)
钛有机化合物	赵明譯 (237)
聚有机硅氧烷和环有机硅酮直接共聚物 · · · · ·	西安絕緣材料厂技术情报組譯 (303)
硅有机化合物, 特别是有关甲硅烷和乙硅烷的分析 · · · · ·	上海电机综合研究所五室譯 (310)

二、环氧树脂及其应用

論由環氧氯丙烷和二甲基二苯基丙烷合成分子量大的機理 西安絕緣材料廠技術組譯 (324)
 新型環氧樹脂 西安絕緣材料廠技術組譯 (312)
 耐熱環氧樹脂—聚縮水甘油三聚氰酸酯 西安絕緣材料廠技術情報組譯 (363)

元素硅有机化合物

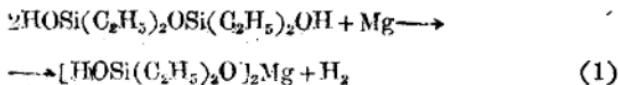
C. И. Боржев 著 赵明譯

金属硅有机化合物，是介于硅有机化合物及硅酸盐这一类型的无机化合物之间的一种过渡状态的新型化合物，因而它具有很大的理论意义，同时，近年来所制得的各种聚有机金属硅烷* 已具有一些可贵的特殊性质。

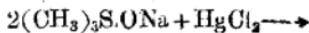
本文述及单体的元素硅有机化合物及某些含有門得列也夫周期表中各族元素(主要是金属元素)原子的硅的假有机化合物。文中所概括的，主要是有 1958 年 7 月以前的国内外文献，而不包括碱金属的硅有机化合物及硅有机格林娜試剂，因为它们在文献中已有充分的闡述。

I 族及 II 族的元素

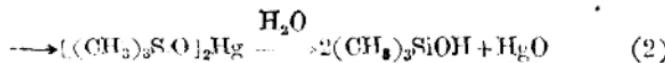
按安得里安諾夫的試驗，当对称——四乙基二硅氧烷二醇及金属镁的混合物加热 150—200° 时，将放出氢，二醇中的 -OH 基有 62.7% 参加反应，这約与下式相当：



同样， HgCl_2 在二氯己环中将和三甲基硅醇钠盐反应，盐状的产物能溶于醚，对潮湿非常敏感，因而所生成的黄色氧化汞使其变浊：



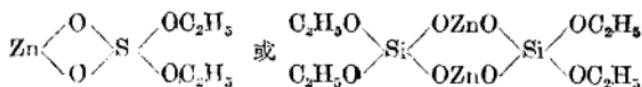
* 在安得里安諾夫的論文中，对主要类型的一些聚有机金属硅烷作了簡述。



克列什柯夫及美什里也夫指出, C_1 及 Cu 的氢氧化物和四烷氯基硅烷的 $\text{Si}(\text{OR})_4$ 反应是一个放热的过程, 反应结果生成与水合硅酸盐相类似的结晶聚合物*。

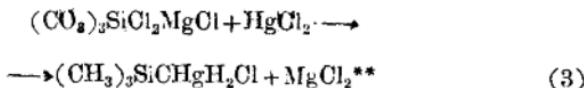
SiCl_4 和 Ca 及 Cu 的氢氧化物反应的放热效应, 比采用 $\text{Si}(\text{OR})_4$ 时要大。 SiCl_4 和 I, II 族的金属氧化物反应, 生成 MeOSiCl_3 ($\text{Me} = \text{Cu}, \text{Ag}$), 或 ClMeOSiCl_3 ($\text{Me} = \text{Cu}, \text{Mg}, \text{Ca}, \text{Zn}, \text{Hg}$) 这种类型的氯化金属硅氯烷⁽⁵⁾。

当四乙氧基硅烷和醋酸锌反应时⁽⁴⁾, 不论反应物的比及反应时间长短如何, 在室温下反应总是得到 $\text{SiO}_2 : \text{ZnO} = 1 : 1$ 的物质, 估计其可能的结构为:



提高反应温度到 100° , 产物中 $\text{SiO}_2 : \text{ZnO}$ 的比值增高到 $3 : 1$ 。

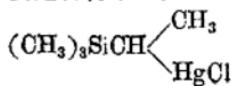
1945 年合成得了氯甲基三甲基硅烷⁽⁶⁾, 它容易生成 Mg 化物, 可以通过这种 Mg 化物转化为汞——硅有机化合物:



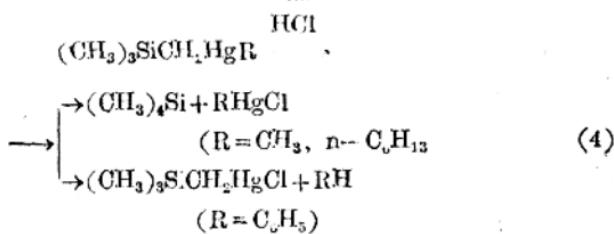
继之, 用格林娜反应制得了 $(\text{CH}_3)_3\text{Si}-\text{CH}_2\text{HgR}$ ($\text{R} = \text{CH}_3, n-$

* 在用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 作用的情况下, 所得产物的组成与 $\text{Ca} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 相近。

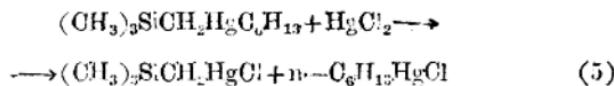
** 用类似的方法还制得了⁽⁷⁾:



C_6H_{13} , C_6H_5 , 这一类型的化合物。用 HCl 在甲醇中作用于这类化合物，视 R 的特性，分解情况具有不同特点：

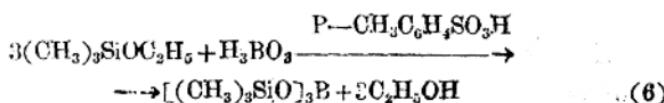


$HgCl_2$ 的分解作用，与 HCl 的作用相似：



■ 族的元素

A. 钼 1948 年克里贝尔⁽⁸⁾报导了关于三—(三甲基硅)一硼酸酯的制取：



当伏龙柯夫及芝公尼克⁽⁹⁾驳斥克里贝尔的论据时指出，三烷基烷氧基硅烷和硼酸按(6)式反应时，只有当硅原子上的烷基至少有两个不是甲基的时候三—(三烷基硅)一硼酸酯的产率才会很高(>70%)。 $[(CH_3)_3SiO]_3B$ 的产率，尽管所用三甲基烷氧基硅烷过量，也只能达理论量的 3—5%。

有人认为^(10—11)， H_3BO_3 和 $(C_2H_5O)_4Si$ 间的反应按下式进行：



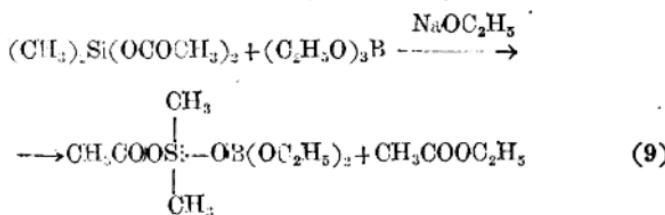
但不久以前有人指出⁽¹²⁾，这一反应至少有 90% 是按另一种方式

进行的：

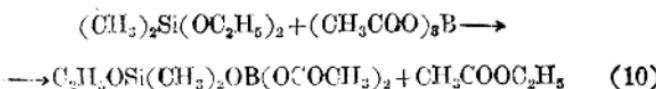


当乙基二苯基甲氧基硅烷和硼酸反应时，生成三-(二苯基乙基硅)一硼酸酯，其产率为50%⁽¹²⁾。

二甲基二乙酰氧基硅烷和硼酸三乙酯作用，放出酯并生成聚合物。作者们认为⁽¹³⁻¹⁴⁾，这一过程的第一步用下式表示：

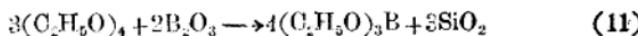


与此类似，二甲基二乙酰氧基硅烷和三乙酸氧基硼酸的第一步反应，认为应当按下式进行：



进一步缩合时，所得聚有机硼—硅醇烷的特性，决定于所用原料比及催化剂的性质。

四乙氧基硅烷和三氧化二硼的反应⁽⁹⁾按下式进行：



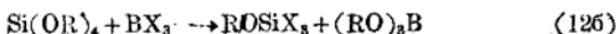
这是一个制取烷基硼酸酯的适宜的方法，因为， $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{B}$ 或 $(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_3\text{B}$ 等能和相应的醇组成共沸混合物。

卤化硼作用于烷基烷氧基硅烷时⁽¹⁵⁻¹⁷⁾，烷氧基将被卤取代：



此处 $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$ ； R 及 R' —烷基； $n = 0-3.0$ 在某些情况下

下 ($n=3$; $X=Cl, Br$ 及 $n=0$; $X=F, Br$) 發現另外一些反應過程:



此处 $R = CH_3, C_2H_5$ 。

烷基氯化硼和烷氧基硅烷反應，類似於氯化硼的反應。

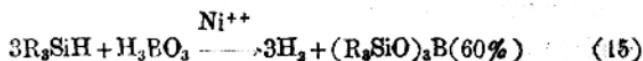
在裝有分水器的設備中使三烷基硅酸和硼酸沸騰加熱時，反應順利地進行：



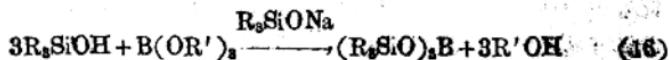
三—(三烷基矽)—硼酸酯的收率達 75—85%⁽¹²⁾，用三氧化二硼來代替硼酸，三—(三乙基矽)—硼酸酯的產率將提高到 92%：



在有鎳鹽存在時，三烷基矽烷也能和 H_3BO_3 起反應⁽¹³⁾：

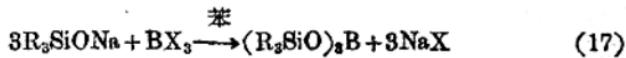


三乙基矽醇和硼酸丁酯的反應⁽¹⁴⁾，用下式表示：



但三—(三乙基矽氧)—硼的產率不高 (23.5%)。

當氯化硼和矽醇反應時，看來不可能制得硼矽氧烷⁽¹⁷⁻¹⁸⁾，因為矽基和氯將進行置換反應；但若用矽醇鈉鹽代替矽醇，則能制得某些化合物：



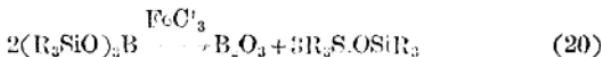
此处 $R = C_2H_5$; $X = Br$ 。烷基氯化硼反應與此類似⁽¹⁸⁾：



三烷基卤硅烷和硼酸或硼酸酯的反应⁽⁹⁻¹⁰⁾按下面的方式进行：



此处 R=烷基； R'=H, C₂H₅, C₄H₉, 但在这种情况下， B(R₃SiO)₃ 的产率不高（-10%）。无水氯化铁能对这一反应起催化作用，但它也能够使硼硅氧烷部分分解⁽⁹⁾：



众所周知的三—(三烷基硅)一硼酸酯(表1)——一种高沸点，滑润而透明的液体，无色也无臭，它是一种使烷基卤硅烷(HSiCl₃, RSiHCl₂)⁽²⁰⁻²¹⁾，芳化的催化剂，也是使二甲基硅氧烷缩合的催化剂，并可以作为增塑剂使用⁽⁵⁾。

苯基硼酸和(C₂H₅)₃SiBr 在146°下反应，有微量的[(C₂H₅)₃SiO]₂BC₆H₅生成⁽²²⁾。

卤化硼对六烷基(氢)二硅氧烷的分解作用，在文献⁽¹⁶⁻¹⁷⁻²⁵⁻²⁴⁾中已有叙述：



此处 R=H 或烷基， X=Cl, Br, F。在大多数的情况下，低于0°时就能开始反应，反应可能分成若干阶段⁽²⁵⁻²⁴⁾，首先生成不稳定的有机硅氧二氯化硼：



继之，这一化合物进行分解：

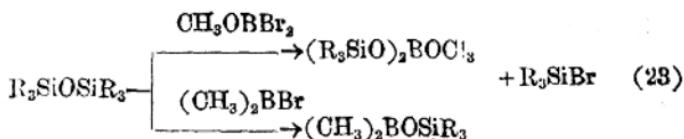


* 六氯二硅氧烷甚至在室温下也不和氯化硼反应⁽¹⁶⁾。

当硅氧烷过量时，可能进行下面的反应而代替反应(6)：

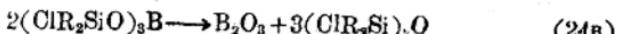


其中二-(三乙基硅基)-溴化硼就能够这样得到⁽²³⁾。与此类似，有机卤化硼也和六烷基二硅氧烷反应：



在低温下，对称——二甲基二硅硫烷和 BX₃ 不起反应，但在 100° 时分解而生成一种复杂的产物⁽²⁴⁾。

自然，卤化硼也就能够使线型的及环状的某些有机硅氧烷分裂了⁽¹⁹⁻²⁰⁻²³⁻²⁵⁾。和 (R₂SiO)_n 这一类型的环状聚硅氧烷的相互作用，示于下图⁽²⁵⁾：(此处 R=CH₃, C₂H₅, n=3 或 4)



反应的第一步是放热反应。在真空下分馏反应物时，能分离出少量的(2-5%)二烷基氯硅基二氯化硼，但很大程度上它们按 (24c) 分解了。三-(二烷基氯硅基)-硼酸酯能在温度低于 150°/2-11mm 下蒸馏而不致有明显的分解现象；它们在空气中发烟，水解时能使 Si—O—B 键分裂，并生成有粘性的聚合物，在 160° 加热时，它将按 (24c) 发生歧化反应。氯化硼使环状硅氧烷分裂的速度，对“甲基三节环”最快，“乙基四节环”时很慢，这可以用空间效应来解释。 $(R_2SiO)_3B$ 这一类型化合物的性质列于表 1。

在 $-78 + 15^{\circ}$ 的范围内，不论 是甲基二硅氧烷或是对称——二甲基二硅硫烷都不和三甲基硼反应。

在 -78° 时，三硅甲基氯 $(H_3Si)_3N$ 将和 BCl_3 反应，生成 $(H_3Si)_3N \cdot BCl_3$ 这种加成产物，它进一步将分离出 H_3SiCl 而转化为 (二硅甲基)——二氯化硼 $(H_3Si)_2NBCl_2$ ，这种化合物在 $60 - 65^{\circ}$ 的条件下将慢慢分解成氢、硅烷、二氯硅烷及其他一些产物⁽²⁶⁾。

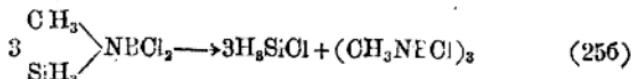
表 1.

化 合 物	沸 点 ($^{\circ}C/mm$)	n_{D}^{20}	d_4^{20}	文 献 索 引
$[(CCH_3)_3SiO_3]_3C$	1845/776; 48/5	1.3859	0.8292	9
$[(C_2H_5)(CH_3)_2SiO]_3B$	93.5/6	1.4072	0.8598	12
$[CH_3(C_2H_5)_2SiO]_3B$	132/5	1.4225	0.8751	9
$[CH_3(C_2H_5)_2SiO]_3B$	139/6	1.4240	0.8773	12
$[(C_2H_5)_3Si]_3B$	311/280	1.4380	0.8918	9
$[(C_2H_5)_3SiO]_3B$	166/5	1.4376	0.8908	12
$[CH_3(n-C_3H_7)_2SiO]_3B$	158.5/1	1.4332	0.8668	9
$[CH_3(C_6H_5)_2SiO]_3B$	320—5/3	1.5850	1.120	12
$[C_6H_5(C_2H_5)_2SiO]_3B$	250—5/6	1.5200	1.0125	12
$[Cl(CH_3)_2SiO]_3B$	82/2	1.4130	1.0966	25
$[Cl(C_2H_5)_2SiO]_3B$	138/2	1.4401	1.0665	25

BCH_3 在 -78° 时和甲基二甲硅基氯的反应将上于下面这一步：

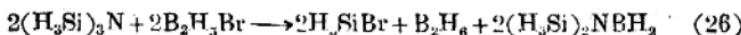


提高温度时，将定量地进行第二反应：



并生成 N—三甲基—E—三氯硼氮杂茂，

三硅甲基氮不和弱的电子给予体(如和三甲基氯比较)——二硼烷作用，但是下面一个反应却能够进行⁽²⁶⁾：



(二甲硅甲基)——羟基硼(挥发物，其熔点为-69°)以单体和二聚体的混合物的形式存在，而以后者占优势。在室温下，单体将缓慢地和二硼烷反应，生成 $(\text{H}_3\text{Si})_2\text{NB}_2\text{H}_5$ ，这种物质在加热时分解而释出 B_2H_6 ，并生成二硅甲基氨基羟基硼的聚合物。估计甲基二硅甲基氯和 $\text{B}_2\text{H}_6\text{Br}$ 也按(26)进行反应，但是，按作者们的意旨⁽²⁶⁾，所假设的中间产物—— $(\text{CH}_3\text{NSiH}_3)\text{BH}_3$ 将至少能按三个方向进行继续反应：a) 分离出 SiH_4 并生成聚合的硅甲基氨基羟基硼化合物；b) 分离出 SiH_4 而生成N—三甲基硼氮杂茂；c) 与二硼烷化合而转化为较为稳定的化合物 $(\text{CH}_3\text{NSiH}_3)\text{B}_2\text{H}_6$ (熔点为-39°)，这一化合物比 $(\text{H}_3\text{Si})_2\text{NB}_2\text{H}_5$ 更易挥发，但比 $(\text{CH}_3)_2\text{NB}_2\text{H}_5$ 较不易挥发一些，它能和 $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 生成在真空中不挥发的稳定的络合物*。

从三硅甲基氯和 $(\text{CH}_3)_2\text{BBr}$ 的反应产物中，分离出了⁽²⁶⁾，一种有趣的化合物—— $(\text{CH}_3)_2\text{BN}(\text{SiH}_2\text{Br})_2$ ，它是一种能在空气中自然的粘稠状液体，也分离出了如上所述的一些硼的硅甲基氯衍生物。

按彼约尔格及库尔提⁽²⁶⁾的实钻，三硅甲基氯和 BF_3 在温度从-78°到-40°的范围内的反应带有可逆性，但在提高温度的情况下，产物 $(\text{H}_3\text{Si})_3\text{N}\cdot\text{BF}_3$ 将分解成 SiH_4 ， SiH_2F_2 ， SiHF_3 及其他物质。对硅甲基氯和 BF_3 反应的詳細研究工作⁽²⁵⁾指出在-80°时， $(\text{CH}_3)_2\text{NSiH}_3$ ， $\text{CH}_3\text{N}(\text{SiH}_3)_2$ 及 $(\text{H}_3\text{Si})_2\text{N}$ 将和当量的克分子数的三氟化硼反应而生成白色的固体化合物，这些化合物将缓慢地分离出 H_3SiF 而转化为相应的 $(\text{OH}_3)_2\text{NBF}_2$ ， $(\text{CH}_3\text{NSiH}_3)\text{BF}_3$ 及 $(\text{H}_3\text{Si})_2\text{NBF}_2$ 。氨基氟化硼的挥发性，当甲基为硅甲基取代时，将大大地增加—— $(\text{CH}_3)_2\text{NBF}_2$ 。

* 给电子性按 $(\text{H}_3\text{Si})_3\text{N}-(\text{H}_3\text{Si})\text{NCH}_3-\text{H}_3\text{SiN}(\text{CH}_3)_2$ 增加，所以只有硅甲基三甲基氯才能和 $(\text{CH}_3)_3\text{B}$ 生成相当稳定的络合物⁽²⁷⁾。

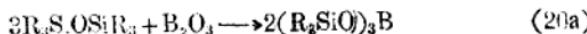
的蒸氣压在0°时为0.2mm；而 $(CH_3NSi)BF_2$ 的蒸氣压为23mm， $(H_2Si)_2NBF_2$ 则达到230mm。

硅甲基氨基二氟化硼的分介情况与硅甲基氨基二氟化硼相似，生成硼氮杂茂⁽²⁸⁾；但是，若 $(CH_3-NSiH_3)BF_2$ 生成N—三甲基—B—三氟硼氮杂茂的话， $(H_2Si)_2NBF_2$ 将生成相应的硅甲基衍生物—— $(H_2SiNBF)_3$ ，它是一种环状的硅硼氮烷；二硅甲基氨基二氟化硼和过量的 BF_3 反应，生成硅甲烷， H_2SiF 及聚氟硅烷⁽²⁸⁾。

三—(甲基硅甲基)—氨和 BF_3 在-78°能生成一种结晶的加合物，这种产物在 BF_3 过量时将分解为 $(CH_3SiH_2)_2NBF_2$ 及甲基氟硅烷^{(29)*}，在甲基硅甲基(二甲基)氨及(三甲基硅基)—二甲基氨的情况下，氟化硼将使Si—N键断裂，生成 $(CH_3)_2NBF_2$ 及相应的有机氟烷。 $(CH_3SiH_2)_2N$ 及 $(CH_3SiH_2)_2NCH_3$ 和三甲基硼不能生成加合物； $CH_3SiH_2N(CH_3)_2$ 及 $(CH_3)_2Si-N(CH_3)_2$ 这类化合物和当量克分子数的 $(CH_3)_3B$ 反应时，生成熔点-35°的固体物质⁽²⁹⁾。

与硅甲基氨基相仿六甲基二硅氮烷和 BF_3 将生成一种络合物—— $[CH_3)_3Si]_2NH \cdot BF_3$ ，对这种化合物加热时将分解为三甲基氟烷及 $(CH_3)_3SiNH-BF_2$ ⁽¹⁶⁾。

在250—300°并提高压力的情况下，六烷基二硅氮烷将和 B_2O_3 ⁽⁶⁾反应：



这是一个与(20)相反的反应，在研究硼酸酐这种添加剂对聚有机硅氧烷性的影响时，必须注意急剧这一反应的可能性。

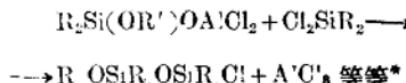
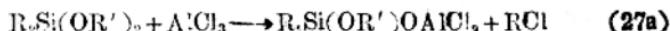
B. 铜 1892年，斯托克斯⁽³⁰⁾在阐明 $ROSiCl_3$ 和 $AlCl_3$ 反应机理时，提出一种反应历程，其中包括有生成铜硅氧烷的这一步：



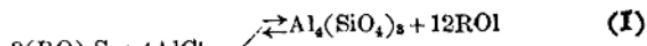
* 和 BCl_3 作用也进行类似的反应。

此处 $R =$ 烷基, $n = 1—2$ 。继之, 氯化铝与过量的烷氧基硅烷反应时, $AlCl_3$ 再生, 结果生成氯代烷及聚合物 $[SiOCl_2]_n$ 。

稍后, 也曾有相似的机理来说明 AlX_3 和烷基烷氧基硅烷的反应^(31—32)。芝姆列尔及维别尔格⁽³³⁾报导, 从 $(CH_3)_3SiOC_2H_5$ 和 $AlCl_3$ 的反应产物中, 能分离出三甲基硅氧二氯化铝, 按他们的研究结果, 这是一种在真空中不挥发的物质, 在苯中为二聚体, 受热分解成为 $(CH_3)_2SiCl$ 及 $[AlOC_2H_5]_n$ 。(27) 这一类型的反应, 也用于聚有机硅氧烷的制取过程, 即所谓异官能团缩合的方法⁽³⁴⁾:



四烷氧基硅烷和 $AlCl_3$ 作用时, 克列什柯夫及其同工作者⁽³⁵⁾提出如下的可能反应式:



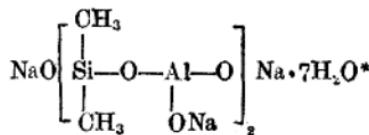
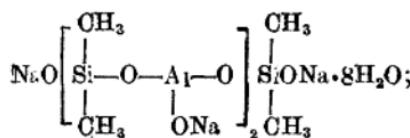
这些例子是没有实验根据的, 因而完全是一种假想的, 于此应当指出, 斯托克斯以前就指明⁽³⁰⁾(I) 式实际上并不存在, 因为当 $(RO)_4Si$ 和 $AlCl_3$ 反应时, 除 $ROCl$ 外还生成醚; 反应式 (II) 在伏龙柯夫及坡切卡也娃^(31—32)的研究中也没有得到证实, 他们认定, 在 $(RO)_4Si$ 和 AlX_3 相互作用时, 并未发现烷氧基——卤的直接交换现象, 而是按斯托克斯式进行反应的, 反应中, 有 $(RO)_3SiOAlX_3$, 这一类型的过渡化合物生成。

四烷氧基硅烷和粉末状的 $Al(OH)_3$ 混合, 有相当大的放热效应,

* $FeCl_3$, $ZnCl_2$ 及 C_6Cl_2 , 也能催化这一个过程, 其作用机理, 看来与此类似。

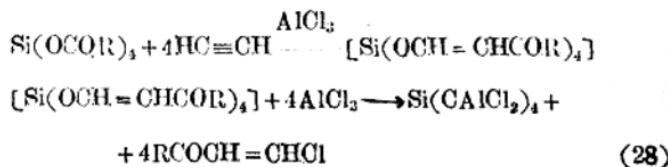
所生成的结晶产物，有人⁽³⁾把它归纳入叶蜡石这一类型的水合銣硅酸盐（即 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ）。

从二甲基二乙氧基硅烷和銣酸鈉的反应产物中，分离出来了两种结晶的銣硅氧烷⁽³⁶⁻³⁸⁾：

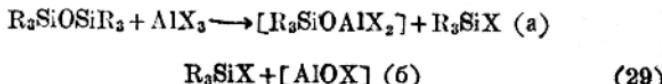


对这些产物的热分析指出，到 450° 能除去水分，到 800° 即灼去有机部分，而在 910° 下，将完全无机化而生成銣硅酸盐 ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)。

按尤里也夫及也列柯夫⁽²⁹⁾ 的意見，用 AlCl_3 催化酰氯基（“羧酸的硅酐”）和乙炔的反应按下式进行：



伏龙柯夫等⁽⁴⁰⁻⁴¹⁾ 提出，当用卤化铝分解六烷基二硅氧烷时，过渡地生成銣硅氧烷：



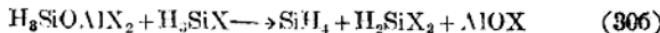
* 克列什柯夫等把这种类型的化合物叫做“有机硅酸盐”。

此处 $X = Cl, Br, J$ 。实际上不久以前⁽⁴²⁻⁴⁴⁾ 已经能够将反应的 70—85% 限止于(29)式的(a)这一步上，按奥尔洛夫所作实验，无色结晶的三烷基硅氧基二卤铝烷，在无潮气的情况下是稳定的，易溶于有机溶剂，能在真空中蒸馏。这些事实推翻了芝姆列尔及维别尔格⁽³³⁾作的假设。用吸水解这一类的化合物反应非常激烈，同时使 Si—C—Al 键断裂。

简单的硅氯烷 $H_3SiOSiH_3$ 和铝的卤化物作用⁽²⁵⁾，主要按下式进行：

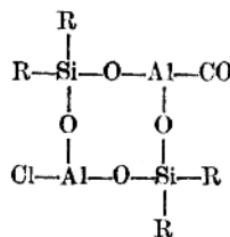


但反应产物除含有 H_3SiX (产率 72—92%) 之外，还有 H_2SiX_3 及 SiH_4 ，因为 H_3SiCl 不因氯化铝的作用而发生歧化反应，所以可以认为还在第二种反应：



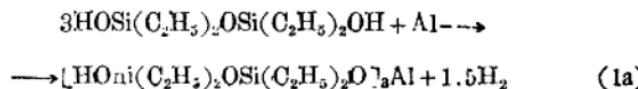
二硅氯烷和甲基二溴化铝的反应，生成二聚体 $[CH_3(CH_2)_2AlOSiH_3]_2$ ，这种化合物在 41—42° 熔化，并能在真空中升华。

当 $AlCl_3$ 和 $[R_2SiO]_n$ ($R = CH_3, C_2H_5, C_6H_5; n = 3—4$) 这一类型的环状聚硅氯烷反应时，曾分离出来过⁽⁴⁶⁾ 通式为 $[R_2SiO_2AlCl]_2$ 的结晶环状铝硅氯烷，即：

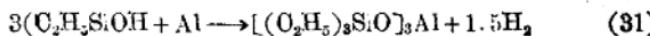


它们可以被用来作为“直接合成”烷基氯硅烷的催化剂及用来作为憎水剂。

对称——四乙基二硅氧二醇和 Al 或 Cs 的粉末反应⁽⁴⁷⁻⁴⁹⁾ (在 150—200°) 能放出氢：



铝和三乙基硅醇反应较为困难⁽⁵⁰⁾，但若有催化量的 HgCl₂ 时，将引起剧烈的反应：

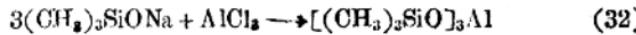


按安得里安諾夫及其同工作者的材料⁽¹⁻⁵⁰⁾，这样所得到的三—(三乙基硅氧)—铝* (产率为 88%) 是一种白色结晶体，熔点为 159°，但稍后，維別尔格及康茲列尔⁽⁵²⁾ 所記，这一化合物的熔点为 310°，两者所給常数的出入如此之大，可能是由于作者們所得的产物不是純粹的⁽⁵⁰⁾ 或者是作单体的。

当铝和含羟基的硅有机化合物反应时，铝参加到羟烷结构中去的程度，和硅醇均相縮合的倾向之間存在着直線的关系，并且随这一倾向的增长而降低，表 2 中的数据很明显地說明了这一点：

同时，在专刊中証明，二乙基硅二醇在醚中容易与活化了的铝反应，生成灰色的橡胶状的产物，其組成为 $[(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{SiO} \cdot 0.1\text{Al}_2\text{O}_3]_n$ 。

三甲基硅醇钠盐和氯化铝按下式反应⁽⁵²⁾：



* 作者們把这一化合物叫做“九乙基铝氧三硅烷”，这并未能正确的反应它的結構。最简单的硅氢化物——硅烷 (SiH_4) 的名称，是硅有机化合物命名的基础，而按合理命名法則，有机化合物应看成是甲烷的衍生物。将铝有机化合物看成是氢化铝的衍生物——铝烷 (AlH_x)，看来更为合理，同样，硼有机化合物可以被看成为硼化氢 (BH_3) 的衍生物⁽⁵¹⁾。由此， $[(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{SiO}]_3\text{Al}$ 应当叫做“三—(三乙基硅氧基)—铝烷”，而 $[(\text{CH}_3)_3\text{SiO}]_3\text{B}$ 应当叫做“三—(三甲基硅氧基)—硼烷”。

表 2.

化 合 物	参加了反应的羟基(按分解出来的氢算出%)	接到一克分子硅醇上去的铝的克原子数	
		求得质	计算质
$(C_2H_5)_3SiOH$	88.0	0.29	0.33
$HOSi(C_2H_5)_2OSi(C_2H_5)_2OH$	58.2	0.38	0.66
$(C_2H_5)_3Si(OH)_2$	1.2	0.008	0.66

所得的结晶形三—(三甲基硅氧基)一铝在99°能熔化。

三—(三乙基硅氧基)一铝中 Si—O—Al 键对水解的稳定性，比天然的铝硅酸盐——高岭土中的要稳定一些⁽⁵⁴⁾。

当 $SiOAl$ 组成中的硅原子上存在有机基时，将增加硅原子的导电性，因而质子的水解作用程度对铝硅氧烷来说，应当比高岭土更高。看来，当分解铝硅氧烷时最初所生成的含羟基的“碎块”将再次参加缩合反应，从而得到更为复杂的产物，其 Si—O—Al 键不容易断裂⁽⁴⁹⁻⁵⁴⁾。

三—(三乙基硅氧基)一铝按下式进行水解⁽¹⁻⁵³⁾：



化 合 物	酸作用的时间*(小时)	键的水解程度(%)		
		酸的浓度		
		10%	20%	30%
$[(C_2H_5)_3SiO]_3Al$	1	79.0	86.5	93.1
	5	90.5	98.7	—
	10	91.0	99.2	100
$\begin{array}{c} HO \\ \\ Si \\ \diagup \quad \diagdown \\ O-Al-O \\ \\ O \\ \diagdown \quad \diagup \\ HO \quad OH \end{array}$	1	90.8	87.5	100
	5	100	100	—

* 在沸水浴上加热。